# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-053836

(43)Date of publication of application: 28.03.1984

(51)Int.CI.

G03C 1/68 G03C 1/52

G03C 1/71 G03F 7/10

(21)Application number: 57-164435

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

21.09.1982

(72)Inventor: TOYAMA TADAO

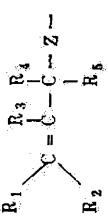
KOBAYASHI KESANAO

KOIKE MITSURU TAMOTO KOUJI

## (54) PHOTOSENSITIVE LITHOGRAPHIC PLATE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve stability of sensitivity during plate making, by using a combination of a photopolymerizable compsn. contg. a specified photosensitive polymer and a diazo resin. CONSTITUTION: A photopolymerizable compsn. laver formed on at least one side of a support consists of (A) a polymer having in the side chains unsatd. groups, each represented by the general formula, and a carboxyl group, (B) a monomer or oligomer having at least two polymerizable ethylenically unsatd. double bonds on the basis of monomer, (C) a photopolymn. initiator, and (D) a diazo resin, such as 2-methoxy-4hydroxy-5-benzoyl-benzenesulfonate produced by condensation of 4-diazo-diphenylamine and formaldehyde. As (B), pentaerythritol tetraacrylate, etc. are used, and as (A), allyl methacrylate/methacrylic acid copolymer in 85/15 molar ratio, etc. are used.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

# (19) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭59—53836

Int. Cl.3				
G 03 C	1/68			
	1/52			
	1/71			
G 03 F	7/10			

④公開 昭和59年(1984) 3月28日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 14 頁)

# **匈感光性平版印刷版**

願 昭57-164435 @特

22出 願 昭57(1982)9月21日

⑫発 明 者 登山忠夫

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番 地富士写真フイルム株式会社内

識別記号

⑫発 明 者 小林袈裟直

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番

地富士写真フィルム株式会社内

70発 明 者 小池充

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番 地富士写真フィルム株式会社内

⑩発 明 者 田本公璽

南足柄市中沼210番地富士写真

フイルム株式会社内

の出 願 人 富士写真フィルム株式会社 南足柄市中沼210番地

- 感光性平版印刷版 1. 発明の名称
- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 支持体の少なくとも一方の表面に光風合性 組成物の層を設けた感光性平版印刷版に於い、 て光重合性組成物が
  - (A) 少なくとも一般式

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
R_2
\end{array}
= \begin{array}{c|c}
R_3 & R_4 \\
C - C - Z - C \\
R_5
\end{array}$$

[式中R1~R5は水索、ハロゲノ、カルボ キシル、スルホ、ニトロ、シアノ、アミド、 アミノおよびそれぞれ罹機器を有していて もよいアルキル、アリ…ル、アルコキシ、 アリーロキシ、アルキルアミノ、アリール アミノ、アルキルスルホニルおよび アリー ルスルホニルから週ばれた若であり、2は 酸素、硫共、NHまたはNR(Rはアルキ ル基)から過ばれる〕で表わされる落およ ひカルボキシル基を側鎖に有するポリマー、

- (11) 少なくとも2つの重合可能なエチレン性不 飽和二重結合を有するモノマーまたはオリゴ
- (C) 光重合開始剤、および
- (D) ジアン(網順

からなることを特徴とする感光性平版印刷版。

- (2) 支持体の少なくとも一方の表面にジアゾタ 脂の勝を設け、更に眩ジアゾ樹脂層に酢接し て、光重合性組成物の層を設けた感光性平版 印刷版に於いて、該光重合性組成物が
- W 少なくとも一般式

[式中R<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>は水米、ハロゲノ、カルボ キシル、スルホ、ニトロ、シアノ、アミド、 アミノおよびそれぞれ慣換据を有していて もよいアルキル、アリール、アルコキシ、 アリーロキシ、アルキルアミノ、アリール アミノ、アルキルスルホニルおよびアリー

ルスルホニルから選ばれた基であり、 2は 酸素、酸黄、 N H または N R ( R は アルキ ル据 ) から選ばれる ] で表わされる基およ びカルボキシル茲を側鎖に有するポリマー、

- (B) 少なくとも2つの重合可能なエチレン性不 他和二重結合を有するモノマーまたはオリゴ マー、および
- (C) 光重合開始剂

からなることを特徴とする感光性平版印刷版。

- (3) 支持体の少なくとも一方の表面にジアン樹脂の場を設け、更に該ジアン樹脂層に隣接して光重合性組成物の陽を設けた感光性平板印刷版に於いて、該光重合性組成物が
- (A) 少なくとも一般式

【式中R<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>は水素、ハロゲノ、カルボ キシル、スルホ、ニトロ、シアノ、アミド、 アミノおよびそれぞれ做換据を有していて

327/4号公報に開示されているようなパインダーとしてのポリマー、モノマー及び光重合開始 削から成る基本組成、悔公昭49-3404/号 公報に開示されているようなパインダーとしてのポリマーに不能昭二 耳結合を導入し、硬化効率を改善した組成、特公昭48-38403号、特公昭53-27605号及び英国特許第1388492号明細書等に開示されているような新規な光重合開始を用いた組成等が知られており、一部で実用に供されているが、いづれの感光性組成物も、感度が大きく左右される(以下この現象を温度依存性と呼ぶ)という欠点のあることが判つた。すなわち、通常の製版条件に於ける感じの変動は 2~8倍におよぶことがあつた。

このことは、例えば感光性平版印刷版の最適弱 光景は、版面温度 4 5 °C のとき 1 0 秒必要だと すると、1 0 °C では、2 0 ~ 8 0 秒必要であり、 1 0 秒算光では充分な面像を得ることはできることになる。しかるに、冬期早朝作業では、1 0 °C もよいアルキル、アリール、アルコキシ、 アリーロキシ、アルキルアミノ、アリール アミノ、アルキルスルホニルおよびアリー ルスルホニルから選ばれた株であり、2は 酸素、確武、NHまたはNR(Rはアルキ ル恭)から選ばれる〕で表わされる桃およ びカルボキシル基を側鎖に有するポリマー、

- (II) 少なくとも2つの頂合可能なエチレン性不 原和二重結合を有するモノマーまたはすりゴ
- (C) 光重合開始剤、および
- (D) シァソ網脂

からなるととを特徴とする磁光性平版印刷版。

3. 発明の詳細な説明

本務明以啟光性平版印刷版に関するものであり、 特に製版時の感度の安定性を改良した新規な光重 合性磁光性組成物を用いた感光性平版印刷版に関 するものである。

光重合性組成物を感光性平版印刷版の感光性画像形成例として用いる試みは多く、時公昭 4 6 一

の条件はあり得るし、連続作業で且つ光源から版面までの距離が近い錯枠では、 4 5 °C以上に達することもありうる。

このような条件のもとでは同一の落光景では到 底、安定した画像を得ることは不可能であること が理解できる。

更に光重合組成物には蘇光停止後も残存する活性機による後重合かみられ、核光から現像までの時間が長いほど感度が上がる(以後この現象を簡像増感と呼ぶ)という欠点もあることが刊つた。

上掲特許明細 神に開示されている光重合性組成物に於いても、 例外ではなく、 荷像増感は 2~8 倍にも及ぶことがあつた。

このことは製版現場においていわゆる「焼だめ」 が出来ないということであり終光性平版印刷版と して承大な欠陥となつていた。

発明者らは先に

W 少なくとも一般式

【式中R」~R5は水光、ハロゲノ、カルボキシル、スルホ、ニトロ、シアノ、アミド、アミノおよびそれぞれ 置換基を有していてもよいアルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキン、アルキルストンによびアリールスルホニルから選ばれた基であり、2は 酸素、 硫氏、NHまたは NR(Rはアルキル基) から選ばれる〕で装わされる基およびカルボキシル基を側鎖に有するポリマー、

- (B) 少なくとも2つの頂合可能なエチレン性不 飽和二度結合を有するモノマーまたはオリゴ マー、および
- (C) 光重合開始剂

から成る光重合組成物を用いることによつて 虚度依存性と潜像増感を低減できることを見 出したが、発明者らは、更に製版時の感度の 安定性を改良すべく鋭愁研究した結果、上記 光重合組成物とジアン樹脂を組み合わせるこ とでより一層安定性が向上されることを見出

飽和二重結合を有するモノマーまたはオリゴ \_

- (C) 光重合開始削、および
- (D) ジアゾ樹脂

からなることを特徴とする感光性平版印刷版。

- (2) 支持体の少なくとも一方の表面にジアン樹 脈の母を設け、更に被ジアン樹脂層に隣接し て光重合性組成物の母を設けた感光性平版印 刷版に於いて光垂合性組成物が
- W 少なくとも一般式

【式中R1~R5は水窯、ハロゲノ、カルボキシル、スルホ、ニ!ロ、シアノ、アミド、アミノやそれぞれ (依然な 有していてもよいアルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキン、アルキルアミノ、アリールアミノ、安状アルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニルから選ばれた基であり、

1.12-

即ち本張明は

支持体の少なくとも一方の表面に光重合性組成物の層を設けた感光性平版印刷版に於いて 光重合性組成物が

(N) 少なくとも一般式

(B) 少なくとも2つの重合可能なエチレン性不

乙は酸素、硫代、NHまたはNR(Rはアルキル海)から選ばれる〕で表わされる其およびカルボキンル港を側鎖に有するポリマ

- (B) 少なくとも2つの概合可能なエチレン機不 態和二重結合を有するモノマーまたはオリゴ マー、
- (C) 光重台開始剤 からなることを特徴とする感光性平版印刷版、 または
- (3) 支持体の少なくとも一方の裏面にジアン樹脂の層を設け、更に該ジアン樹脂層に隣接して光重合性組成物の層を設けた感光性平版印刷版に於いて、該光重合性組成物が
- W 少なくとも一般式

【式中R<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>は水素、ハロゲノ、カルボ キシル、スルボ、ニトロ、シアノ、アミド、 アミノおよびそれぞれ懺換基を有していてもよいアルキル、アリール、アルコキシ、アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアミノ、アルキルスルホニルおよびアリールスルホニルから別ばれた港であり、2は破水、硫黄、N川またはNR(Rはアルキル港)から選ばれる〕で表わされる基およびカルボキンル基を調鎖に有するポリマー、

- (D) 少なくとも2つの重合可能なエチレン性不 飽和二重結合を有するモノマーまたはオリゴマー、
- (C) 光重合開始剂、および
- (D) ジァブ前毎

からなることを特徴とする磁光性平版印刷版 である。

光重合組成物にジアン樹脂を出み合わせた組成物は既に公知である。例名は特別昭かかー/20 028号公禄にはフリーラジカル重合性の不穏和 化合物を含む光重合性組成物に有機溶媒可俗ジア ン樹脂を均質に含む光反応性組成物と、この光反

しかみあたらない。

更に米国特許第3,905,8/15号明細書には、親水性表面を有する支持体の上にジアン側脂の下溢り層を設けその上に光道合園を設けた感光性平版印刷版が示されているが、その陽構成により、温度依存性や高速増感が改良されるとの記載は全くない。

それに対し、本勢明は前述の如きポリマー(A)を含む特殊な光重合組成物にジアゾ樹脂を添加或いは下強りをすることにより温度依存性や粉像増感を低減できることを見出したものであり、既に公知の組成物とは、その組成も効果も全く異る。

本発明ではシアン側面は、特許請求範囲の(1)のように光准合組成(A)~(C)に混合しても、また請求 範囲(2)のように下疏りとして用いても、更に請求 範囲(3)の如く双方に用いても、温度依存性の低級 に有効であるが、該光重合組成物に混合するのが 効果が大きく最も好ましい。

ジアソ樹脂は光重合組成に添加される場合は、 有機裕媒可裕性のものが選ばれ、下塗りとして用 応性組成物強腹の下のアルミニウム我而に水溶性シアン側脂の被領層(以後下逾り層と呼ぶ)を有することに関しての起魂があり、更にポリアクリルインフタレートの如きそれ自体で架橋し得るプレポリマーをバイングーとして用いることが記載されている。

しかしながら被公報は、他に水脈化性有機裕辨 可裕其合体を含む真水で現像可能な光反応性印刷 版用組成物に関するものでありジェン樹脂の役割 については画像形成に関する他には何ら記載がない。更にポリアクリルイソフタレートの知事プレ ポリマーは産光後の加熱により進合しりるバイン ダーとして磁加されており木発明で用いられるポ リマー())とは本質的に異るものである。

また米国特許館4,3/6,949号明制費には、エチレン性不飽和オリゴマーを含む光重合組成物に有機格削可溶性のジアゾニウム樹脂を含有し、更に下離り層に水溶性ジアゾニウム樹脂を用いるととが記載されているが、としてはジアゾニッム樹脂の役割として現像性の改善に関する記載

いられる場合は水溶性または有機溶媒可溶性の両 者から週ばれる。

本発明に用いられるジアブ側脂は、従来よりオ ガ型の磁光性平板印刷版に用いられてきたもので あり、4ージアソージフエニルアミン、ノージア ゾー + - N, N - ジメチルアミノベンゼン、ノー ジアソー4ーN. Nージエチルアミノベンセン、 ノージアゾー 4 — Nーエチルー Nーヒドロキシエ チルアミノベンセン、ノージアゾーダーNーメチ ルーN-ヒドロキシエチルアミノベンゼン、1-ジアゾー2, オージエトキシー4ーペンゾイルア ミノベンゼン、ノージアゾーダーNーベンジルア ミノベンゼン、ノージアゾー4-N.Nージメチ ルアミノベンゼン、ノージアゾー4ーモルフォリ ノベンゼン、ノージアゾーコ、エージメトキシー リーpートリルメルカプトペンゼン、 / ージアゾ ーユーエトキシーリーN, Nージメチルアミノベ ンゼン、 pージアゾージメチルアニリン、 1 ージ アゾース、ケージプトキシーチーモルフォリノベ ンゼン、ノージアゾーコ、タージェトキシーリー

モルフオリノベンゼン、ノージアゾー2, メージ メトキシーチーモルフォリノベンゼン、 ノージア ゾー2, メージエトキシー4ーモルフォリノベン ゼン、/ージアゾー2, メージエトキシー4-p ートリルメルカプトベンゼン、ノージアゾー3ー エトキシー4-N-メチル-N-ベンジルアミノ ベンゼン、ノージアゾー3ークロロー4ーN, N ージエチルアミノベンゼン、ノージアゾー3ーメ チルーチーピロリジノベンゼン、ノージアゾー2 ークロロー4ーN, Nージメチルアミノーォーメ トキシベンゼン、ノージアゾーメーメトキシー4 ーピロリジノベンゼン、3ーメトキシー4ージア ゾジフエニルアミン、 3ーエトキシー4ージアゾ ジフエニルアミン、3ー(nープロポキシ)-4 ージアゾジフエニルアミン、3-(イソプロポキ シ)ーチージアゾジフエニルアミンのようなジア . ゾモノマーと、ホルムアルデヒド、アセトアルデ ヒド、プロピオンアルデヒド、ブチルアルデヒド、 イソプチルアルデヒド、またはベンズアルデヒド のような縮合剤をモル比で谷々!: 1~1:0.3、

これらのジアン樹脂を光重合注組成(A)~(C)に均一に混合する場合の好ましい鉱加量は酸光重合性組成物の総量を基準にして1~30重量系でありより好ましくは5~20重量系である。

一方下塗りとして用いる場合の好ましい途布景は0.0/ $\sim$ /9/m<sup>2</sup> でありより好ましくは0. $/\sim$ 0.59/m<sup>2</sup> である。

本発明に使用される支持体は、寸度的に安定な 板状物である。かかる寸度的に安定な板状物である。かかる寸度的に安定な板状物である。かかる寸度的に安定なで使用されたなる。 が含まれ、それらは本発明に付け、紙、プラレンは、紙リプロとは、紙リプロとは、紙リプロとない。 ポリスチレンなど)がラミネートされたむ。 ボアルミニウム(アルミニツム合金も含む。 亜鉛、網をどのような金属の板、例えば二能酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸セルロース、酸セルロース、パリプロピレン、パリエチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチレン、ポリスチャン、ポリスチャン、カーででである。

好ましくは1:0.8~1:0.6を通常の方法 で縮合して得られた縮合物と陰イオンとの反応生 成物である。陰イオンとして填累イオンやテトラ クロロ亜鉛酸を週ぶととにより水溶性コジアン樹 肪が得られ、四フツ化ホウ酸、六フツ化燐酸、ト リイソプロピルナフタレンスルホン酸、4,41 ーピフエニルジスルホン酸、5-ニトロオルトー トルエンスルホン酸、ナースルホサリチル酸、2。 よージメチルベンゼンスルホン酸、 2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン段、ユーニトロベン ゼンスルホン酸、3一クロロベンゼンスルホン酸、 3ープロモベンゼンスルホン酸、ユークロローよ ーニトロベンゼンスルホン酸、2ーフルオロカブ リルナフタレンスルホン酸、ノーナフトールーミ ースルホン酸、ユーメトキシー4ーヒドロキシー **よーペングイルーベンゼンスルホン酸及びパラト** ルエンスルホン酸などを過ぶことにより有機器剤 可溶性となるが、これらの中で特に好ましいもの は、2-メトキシー4-ヒドロキシーカーペンソ イルベンゼンスルホン酸である。

ポリカーボネート、ポリビニルアセタールなどのようなプラスチックのフイルム、上記の如き金属がラミネートもしくは蒸溜された紙もしくはブラスチックフィルムなどが含まれる。これらの支持体のうち、アルミニウム板は寸度的に著しく安定であり、しかも安価であるので特に好ましい。更に、特公昭48ー18327号公報に記されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合された後合体シートも好ましい。

特開昭59-53836(6)

属建酸塩の水溶液に投資処理したものも好適に使用される。上記階極酸化処理は、例えば、磷酸、 クロム酸、硫酸、硼酸等の無機酸、若しくは、條 酸、スルフアミン酸等の有機酸またはこれらの塩 の水溶液又は非水溶液の単独又は二種以上を組み 合わせた電解液中でアルミニウム板を隔極として 電流を流すことにより実施される。

また、米国特許第3, 658, 662号明細登 に記載されているようなシリケート電泳も有効で ある。

更には特公昭 4 6 - 2 7 4 8 / 号公報、特別昭 5 2 - 5 8 6 0 2 号公報、特別昭 5 2 - 3 0 5 0 3 号公報に開示されているような難解グレインを施した支持体と、上配陽極酸化処理及び建酸ソーダ処理を組合せた装面処理も有用である。

更には、特別昭 3 6 - 2 8 8 9 3 号公報に開示されているような、ブラングレイン、電解グレイン、関極酸化処理さらに建酸ソーダ処理を順に行ったものも好適である。

これらの親水化処埋は、支持体の表面を親水性

等に開示されているが、温度依存性と滑像増感の 改善された組成物は知られていない。

更に本発明で用いられるポリマー(A)は、米国特許第3,376,138号、第3,556,792号各明制件により公知であるが、開示されているポリマーは、ポリマーそのものが光架橋性レジストとして使われており、本発明の光重合性組成物のバインダーとしての使用方法とは明白な相違がある。

上記ポリマー(A)の合成方法には、大別して次の 2つの方法がある。

C=C-C (式  $R_2$  中、 $R_1\sim R_5$  は一般式 (I) の場合と同義)で示される不飽和基を-C-O-、-COS-、

O -- C O N H -- または -- C O N R -- の各連結基を介 とするために施される以外に、その上に設けられる感光性組成物との有害な反応を防ぐため、更には、感光層との密着性の向上等のために施される ものである。

本発明で使用される(A)のポリマーは、ポリマー 自身が不飽和基を含み、且つ不飽和基が一般式

$$R_1 \qquad R_3 \quad R_4$$

$$C = C - C - Z -$$

$$R_2 \qquad R_5$$

【式中R1~R5は水紫、ハロゲノ、カルボキシル、スルホ、ニトロ、シアノ、ドミド、アミノおよびそれぞれ値換基を有していてもよいアルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキシ、アルキルアミノ、アリールアミノ、アルキルスルホニルから適ばれた基であり、2は酸素、硫黄、NHまたはNR(Rはアルキル基)から選ばれる〕で表わされるところに特数がある。

所で、不飽和基を含むパインダーを用いた組成物は公知であり、特公昭49-3404/号公報

して導入する方法。

(B法):前紀一般式[I]で示される不飽和基とさらに被不飽和悲よりも付加重合反応性に腐んだエチレン性不飽和悲とを有するモノマーを不飽和カルボン酸と共重合させて、ポリマー(A)を得る方法。

$$\begin{array}{c|cccc}
R_1 & R_3 & R_4 \\
\vdots & \vdots & \vdots \\
C & = C - C - Y \\
\vdots & R_5
\end{array}$$

[式中、 $R_1 \sim R_5$  は一般式[ I ] の場合と同義 であり、YはO H、- S H、- N  $H_2$ 、- N H R

(Rはアルキル族) またはハロゲン原子を示す。]

上記一般式[Iー&]におけるR<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>のアルキル格は、直鎖、分枝または強状であつてもよく、炭素数!~?のものが好ましく、これらのアルキル格には更に炭素数!~2のアルコキシ巻、炭素数!~3のアルコキシカルボニル券、フエニル基、ヒトロキシ基などの隘換基を有していてもよく、R<sub>1</sub>~R<sub>5</sub>のアリール基としてはフェニル基、フリル基が好ましく、これにはハロダノ基

(測えばクロロ、ブロモなど)、ヒドロキシ菇、 炭素数!~1のアルキル艦、アリール基(例えば フエニル、メトキシフエニルなど)、炭素数1~ 1個のアルコキシ基、ニトロ基、アミノ基、N, Nージアルキルアミノ基などの磁換基を有してい てもよい。R1~R5のアルコキシ基としては炭 素数!~1のものが好ましく、アリールオキシ基 としてはフェニルオキシ燕が好ましく、これには 炭素数1~1のアルキルもしくはアルコキシ基な どの選換基を有していてもよい。R1~R5のT ルキルアミノ基としては、炭素数!~!まのもの が好ましく、アリールアミノ盐としてはフエニル アミノ基、ナフチルアミノ基が好ましい。 R <sub>1</sub> ~ Rsのアルキルスルホニル燕としては炭素数!~ 1 5 のものが好ましく、アリールスルホニル基と してはフェニルスルホニル基などが好ましく、と れには炭素数!~!まのアルキル塩、炭素数!~ よのアルコキシ茶、アミノ基などの世換法を有し ていてもよい。

上記A法をさらに詳しく示すと、幹ポリマーと

ル酸とメタクリル酸ペンジルの共重合体を例にと つて以下に示す。

提择棒をよび投撑羽根、遺流冷却器をよび温度 計を備えつけた300mlの三つロフラスコ中にポ り(メタクリル酸/メタクリル酸ペンジル=27 /13モル比)19.88,反応溶媒として酢酸 エチレングリコールモノメチルエーテルを40.2 8 不能和基を含有する試察としてアリル臭案化物 6. 08, 触媒としてトリメチルペンジルアンモ ニウムヒドロキシドノ 0. 48 および頂合禁止剤 としてパラメトキシフェノールの、018を加え 混合溶解し、設果努姆気下フο°Cにてノョ時間 加熱攪拌を行つた。冷却後メチルエチルケトンを **加え遊離する四級塩を除去する。さらにメタノー** ルを加えて希釈し希塩酸中に注いで沈殿させる。 水洗した後吸引炉過をし、真空乾燥させると得ら れるポリマーの収益は13.68であつた。アリ ル基は幹ポリマーのカルポン酸に対して35%専 入された。  $[7]_{30}^{MEK} = 0.161.$ 

無水マレイン酸の共重合体に眩不飽和基を導入

してはアクリル酸又はメタアクリル酸の共覓合体 および当該共贏合体を高分子反応により酸ハログ ン化物とした共重合体があげられる。又、マレイ ン俊無水物。イメコン酸無水物等の共頂合体があ げられる。共東台するコモノマーとしては、スチ レンまたはその丁ルキル懺換誘導体,アクリル酸 アルキルエステル,アクリル酸アリールエステル。 メタクリル酸アル中ルエステル,メタクリル酸ア リールエステル。または脂肪族ビニルエステルが あげられる。好ましくはアクリル酸またはメタア クリル酸とアクリル酸メモル, アクリル酸エチル, アクリル酸ブチル, アクリル酸ベンジル, メタク リル酸メチル,メタクリル酸エチル,メタクリル 酸ブチル。メタクリル酸ペンジルとの共重合体が あげられる。とれらの共重合体に不飽和基を導入 するには一股式〔Ⅰーa〕で示される不飽和アル コール,アミン,チオール,ハロゲン化物を所定 反応条件下,反応溶媒中に前述の共重合体と混合 **溶解し、反応触似および重合禁止剤とを加え加熱** するととによつて得られる。具体的にはメタクリ

する合成例は米国特許第2、047、398号明 細書に記載された方法で行なうことができ、これ により無水マレイン酸部が開密した不飽和エステ ル、アミド、チオエステル等が沿入される。なか、 無水マレイン酸共真合体への不飽和基の導入方法 としては、特開昭48~82902号公報に配数 の類似例があげられるが。この方法による不飽和 基はマレイン酸イミドの窒素原子に結合しており、 明白に削述のポリマーとは異なつた化合物であり、 本発明に使用されるポリマー(A)とは区別される。

一方、B法をさらに詳しく示すと, 酸不飽和基を有する少なくとも2つ以上の炭素一炭素二重結合を含むモノマーは, 既知合成法により酸不配和基を有するアルコール, アミン, チォールと不飽和カルボン酸, 好ましくはアクリル酸またはアクリル酸との縮合反応により合成される。この少なくとも2つ以上の不飽和基を含むモノマーを水飽和カルボン酸, 好ましくはアクリル酸またはメタクリル酸と共重合させることにより酸不飽和基を有する共重合体を得る。共重合するモノマーは,

不飽和カルボン酸に付け加えてさらに他のモノマーが共 重合されてもよく、例えばアクリル酸アルキル、メタクリル酸 アルキル、メタクリル酸ベンシル、メタクリル酸ー 2 ーヒドロキシエチル、アクリロニトリル等があげられる。

以下,メタクリル酸アリルとメタクリル酸との 共重合例を示す。類似の合成法としては米国特許 第2,047,398号明細함に記載の方法があ げられる。

提供権および提件羽根、提流冷却器、滴下縮斗 および温度計を設置した31の4つロフラスコに 反応裕葉として1、2ージクロルエタン1・68 4を入れ窒素健慢しながら10°Cに加熱した。 滴下漏斗にメタクリル酸アリル100・88、メ タクリル酸1・68 および重合開始剤として2、 21ー丁ゾビス(2、4ージメチルバレロニトリ ル)1・688を0・442の1、2ージクロル エタンに溶解して入れておき、2時間かけてとの 混合裕液をフラスコ中に攪拌しながら滴下した。

微下終了後さらに反応温度 70°Cでよ時間機

ール、3ー(3・4ージヒドロキシーゟーメトキ シフエニル)ーユープロペンーノーオール、メー (3・5ージメトキシーチーヒドロキシフエニル) ーユープロペンーノーオール、ヨー(ユーヒドロ キシーチーメチルフエニルトーュープロペンー! ノオール、 3ー(4ーメトキシフエニル)ー 2ー プロペンーノーオール、Jー(4ーエトキシフエ ニル ) ー ユープロペンー / ーオール、 ヨー ( ユー メトキシフエニル)ーユープロベンー!ーオール、 3 一 ( 3 ・ 4 ー ジメトキシフエニル) ー 2 ー プロ ペンーノーオール、ヨー(ヨーメトキシードープ ロポキシフエニル)ー 2ープロペンー/ーオール、 3- ( 2 ・ 4 ・ 6 - トリメトキシフエニル ) - 2 ープロペンーノーオール、3ー(3ーメトキシー 4ーペンジルオキシフエニル)- ユープロペンー ノーオール、3ー(3ー(3′ ーメトキシフエニ ル)-4-ベンジルオキシフエニル)-2-プロ ペンー!ーオール、ヨーフエノキシーヨーフエニ ルーユープロペンーノーオール、3二(3・4・ オートリメトキシフエニル)ーユープロペンー!

押し反応を完結した。加熱終了後重合終止削としてパラメトャシフェノールの、048を加え反応溶液を300mlまで機縮し、この機縮液を41のヘキサンに加えて沈確させ真空乾燥後618(収率36%)の共重台ポリマーを得た。このとき粘度は30°CMEK溶液で[カ]=0・068であつか。

前記一般式[Iーa]で示される代表的な化合物は、アリルアルコール、 2ーメチルアリルアルコール、 3ークロルー 2ープロペンー 1ーオール、 3ーフエニルー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー(とドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 2ーヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 3・4・ジヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 3・4・3ートリヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 3・4・3ートリヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 3・4・3ートリヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール、 3ー( 3ーメトキンー4ーヒドロキンフエニル) ー 2ープロペンー 1ーオール

ーオール、ヨー(サーメチルフエニル)ーユープ ロペンーノーオール、3ーフエニルー3ー(2・ 4・6ートリメチルフエニル)ーユープロペンー ノーオール、 3・3ー[ジーし2・4・6ートリ メチルフエニル | ]ー 2ープロペンー / ーォール、 3-フェニルー 1- (4-メチルフエニル) - 2 ープロペンーノーオール、3・3ージフエニルー ユープロペンー/ーオール、3ー(ユークロルフ エニル)ーユープロペンーノーオール、3ー(3 ークロルフエニル)-2ープロペンー!-ォール、 3-(4-クロルフエニル)-2-プロペン-/ ーオール、ゴー(2・4ージクロルフエニル)ー ユープロペンーノーオール、3ー(ユーブロムフ エニル)ーユープロペンーノーオール、3ーブロ ムーヨーフエニルーは、プロペンーノーオール、 3ークロルー 3 ーフエニルー 2 ープロペンー 1 ー オール、メーリャーニトロフエニル)ーユープロ ペンーノーオール、ヨー(ユーニトロフエニル) ーユープロペンーノーオール、3-(3-ニトロ フエニル)ーコープロペンーノーオール、ユーメ

#### 特開昭59~ 53836(9)

チルー 3 ーフエニルー 2 ープロペンー 1 ーオール、 2-メチルー3-(4-クロルフエニル)-2-プロペンーノーオール、ユーメチルー3-(4-ニトロフエニル) ー 2 ー プロペンー / ーオール、 ユーメチルーヨー(4ーアミノフエニル)ーユー プロペンー/ーオール、2ーメチルー3・3ージ フエニルーユープロペンーノーオール、ユーエチ ルーノ・3ージフエニルー2ープロペンーノーオ ール、ユーエトキシメチレンー 3ーフエニルー 2 ープロペンー/ーオール、2ーフエノキシー3ー フエニルーユープロペンーノーオール、ユーメチ ルーョー ( 4 ーメトキシフエニル ) ー 2 ー プロペ ソーノーオール、2・3ージフエニルーユープロ ペンーノーオール、ノ・2・3ートリフエニルー ユープロペンーノーオール、2・3・3ートリフ エニルーユープロペンーノーオール、ユーエトキ シー3ーフェニルーユープロペンーノーオール、 ノ・ヨージフエニルーユープロペンーノーオール、 /--(4-メチルフエニル)-3-フエニルー2 ープロペンー!ーオール、!ーフエニルー3ー

(4-メチルフエニル)-2-ブロペン-/-オ ール、ノーフエニルーヨー(4ーメトキシフエニ ル ) - ュープロペンー / - オール、 / - ( 4 - メ トキシフェニル)ー3ーフエニルーユープロペン ー / ー オール、 / ・ 3 ー ジ ( 4 ー クロルフェニル ) - 2 - プロペンー / - オール、 / - ( 4 - ブロム フェニル) - 3 - フェニルー 2 - プロペンー / -オール、ノーフエニルー3-(4-ニトロフエニ ル)ーユーブロペンー/ーオール、/・3ージ ( 2--トロフエニル ) - 2 - ブロペン- / - オ -n,  $1 - (4 - \frac{9}{2} \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \frac{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2$ ーフェニルーユープロペンーノーオール、/ーフ エニルー3ー(4ージメチルアミノフエニル)ー ユープロペンーノーオール、ノ・ノージ(4ージ メチルアミノフエニル) - 3 - フエニルーユーブ ロペンーノーオール、ノ・ノ・ヨートリフエニル ーユープロペンーノーオール、ノ・バ・3・3ー テトラフエニルー 2 - プロペンー / - オール、/ - ( 4 - メチルブエニル ) - 3 - フエニルーユー プロペンーノーオール、ノー( ドデシルスルホニ

ル)ー3ーフエニルー2ープロペンー/ーオール、 ノーフエニルー2ープロペンーノーオール、ノ・ 2-シフエニルー2ープロペンー/ーオール、/ ーフエニルーユーメチルーユープロペンーノーオ ール、ノーシクロヘキシルー2ープロペンーノー オール、ノーフエノキシーユープロペンーノーオ ール、2ーベンジルー2ープロペンー1ーオール、 ノ・ノージ(4ークロルフエニル)- 2- ブロペ ンーノーオール、ノーカルボキシー ユープロペン ーノーオール、ノーカルボキシアミドーユーナロ ペンーノーオール、ノーシアノーユープロペンー ノーオール、ノースルホーユーブロペン-ノーオ ール、2ーエトキシー2ープロペンーノーオール、 2-アミノー2ープロペン-1-オール、3-(3~アミノー4-メトキシフエニルスルホニル) - 2 - プロペンーノーオール、3 - (4 - メチル フェニルスルホニル ) - ユーナロペン- / - ォー ル、3-フエニルスルホニルー2-プロペン-丿 ーオール、3ーペンジルスルホニルー2ープロペ ンーノーオール、3ーアニリノスルホニルーユー

プロペンーノーオール、3-(4-メトキシアニ リノスルホニル)ーユープロペンー/ーオール、 3-アニリノー 2-プロペン-/-オール、3-ナフチルアミノー 2ープロペンー / ーオール、3 ーフェノキシーユープロペンーノーオール、3ー (2-メチルフエニル)-2-プロペン-/-オ ール、3-(3-メチルフエノキシ)-2-プロ ペンーノーオール、3-(2・4-ジメチルフエ ニル)-2-プロペン-/-オール、/-メチル - 3 - カルボキシー 2 - プロペンー/ーオール、 3ーカルボキシー 2ープロペンーノーオール、3 ープロムー 3 ーカルボキシー ユープロペンー / ー オール、ノーカルボキシー3ークロルー3ーメチ ルーユープロペンーノーオール、ノーカルボキシ - 3 - メチルー 2 - プロペンー / - オール、/ -( 2 - カルベトキシイソ プロピル ) - 3 - メチル ー 2 ー オロペンー ノーオール、ノー(ノーカルベ トキシブロピル ) - 2 - プロペン- / - オール、 ノー(ノーカルベトキシエチル)- 3-メチル-ユープロペンー/ーオール、/ーカルベトキシー

### 特開明59- 53836 (10)

3-クロルー3-メチルー2-プロペン-/-オ ール、 / ー カルベトキシメチレンー 3 ー メチルー ユープロペンー/ーオール、/ーアミドー2・3 ージメチルーユープロペンーノーオール、ノーシ アノー3ーメチルー2ーナロペンーノーオール、 3-スルホーユープロペンーノーオール、3-ブ トキシーユープロペンーノーオール、ノーシクロ ヘキシルー 3ー ( 2ーヒドロキシシクロヘキシル) - 2 - ブロペンー / - オール、 3 - シクロペンチ ルー 2 - プロペンー / - オール、 3 - フリルー 2 ープロペンーノーオール、3ークロルーユーブロ ペン・ノーオール、ヨーブロムーユーブロペンー ノーオール、2ーメチルー3ークロルー2ープロ ペンーノーオール、ユーメチルーヨーブロムーユ ープロペンーノーオール、ノーカルボイソブトキ シーヨークロルーヨーメチルーコープロペンーノ ーオール、ユークロルー3ーフエニルーユープロ ペンーノーオール(2~クロルシンナミルアルコ ール)、ユーブロムー3ーフエニルー2ープロペ ンーノーオール(ユーブロムシンナミルアルコー

ル)、 2 - ブロムー 3 - ( 4 - ニトロフエニル) - 2 - プロペンー / - オール、 2 - フルオロー 3 ーフエニルーユープロペンーノーオール(ユーフ ルオロシンナミルアルコール)、 2ーフルオロー 3-(4-メトキシフエニル)-2-ブロペンー ノーオール、 2ーニトロー3ークロルー3ーフエ ニルーユーブロペンーノーオール、ユーニトロー 3 - フェニルー 2 - プロペンー / - オール ( 2 -ニトロシンナミルアルコール)、 2 -- シアノー 3 ーフェニルーユープロペンーノーオール(ユーシ アノシンナミルアルコール)、 ユークロルーユー プロペシー / ーオール ( ユークロルアリルアルコ ール)、ユーブロムーユープロペンーノーオール ( ユーブロムアリルアルコール )、 ユーカルボキ シーュープロペンーノーオール(ユーカルボキシ アリルアルコール)、 2 - カルベトキシー 2 - ブ ロペンーノーオール(ユーカルベトキシアリルア ルコール)、ユースルホ酸ーユーブロペンー!ー オール ( 2 - スルホン酸アリルアルコール )、 2 ーニトローユープロペンーノーオール(ユーニト

ロアリルアルコール)、 2 ー ブロムー3・3ージフルオロー2ープロペンー/ーオール、 2 ー クロルー3・3ージフルオロー2ープロペンー/ーオール、 2 ー フルオロー3ークロルー2ープロペンー/ーオール、 2・3ージブロムー3ーカルボキンー2ープロペンー/ーオール、 2・3ージブロムー2ープロペンー/ーオール、 2・3ージブロムー2ープロペンー/ーオール、 2・1ージブロムー2ープロペンー/ーオール、 2・1ーが挙げられる。また上配具体例において、 / 位のアルコールをチオアルコールやアミン、ハロゲンで関き換えた化合物も勿論使用できる。

ポリマー (A)中の不飽和熱含有量及びカルポン酸含有量の好ましい範囲は、それぞれ、10~90モルガ、5~60モルガ、より好ましい範囲は、20~70モルガ、10~40モルガである。

一方、本発明の光度合性組成物における成分 (B)の不飽和モノマーは、少なくとも1つの付 加重合性不飽和蒸を有する化合物が有用であるが、 特に湿ましいものは、エチレングリコールシ(メ タ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロールエタント リ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロペ ントリ(メタ) アクリレート、ネオペンチルグリ コールジ(メタ) アクリレート、ペンタエリスリ トール及びジペンタエリスリトールのトリー、テ トラーもしくはヘキサ(メタ) アクリレート、エ ポキシジ(メタ) クリレート、特公昭 4 2 - 7 3 6 / 号公報に開示されているようなオリゴアクリ レート、特公昭 4 8 - 4 / 7 0 8 号公部に開示されているようなアクリルウレタン樹脂またはアク リルウレタンのオリゴマー等である。

これらのモノマーまたはオリゴマーとポリマー (A)組成比は頂角で1:タ~7:3の範囲が好ましく、更に好ましい範囲は1:3~1:1である。

成分(C)の光頂合闘示剤は、米国特許第2, 367,660号明細書に開示されているビンナールポリケタルドニル化合物、米国特許第2,3 67,661号及び第2,367,670号明細

特開昭59- 53836 (11)

むに開示されているα-カルボニル化合物、米国 符許第2,448,828号明細数に開示されて いるアシロインエーテル、米国特許第2,722, 5/2号明綱なに開示されているα一炭化水素で **微換された芳香族アシロイン化合物、米国特許第** 3,046,127号及び第2,951.758 号明細帯に開示されている多核キノン化合物、米 国特許第3、549、367号明網帯に開示され ているトリアリルイミダソールダイマー/pーア ミノフエニルケトンの組合せ、米国特許第3.8 70, **52**4号明御費に開示されているベンゾチ アゾール系化合物、米国特許第4 , 239,85 0 号明細書に開示されているベンゾチアゾール系 化合物/トリハロメチルーsートリアジン系化合 物及び米国特許第3,751,259号明細程に 開示されているアクリジン及びフェナジン化合物、 米国特許解4、2/2、970号明細帯に開示さ れているオキサジアゾール化合物等が含まれ、そ の使用損は光質合性組成物の結頂担を基準にして、 約0. よ頭鼠男~約15頭鼠男、より好ましくは

٠.

支持体上に設けられた光頂合性組成物の扇の上には、空気中の設案の影響による頂合禁示作用を 防止するため、例えばポリピニルアルコール、酸 性セルロース類などのような設案遮断性に優れた ポリマーよりなる保護層を設けることが好ましい。 このような保護層の強布方法については、例えば 米国特許第3、458、31/月、特公昭55-49719号に詳しく記載されている。

本窓明の感光性平版印刷版を用いて平版印刷版を作成するには、先づ終光性平版印刷版をメタルハライドランプ、高圧水銀灯などのような紫外線に有んだ光源を用いて画像露光し、現像液で処理して感光隔の未露光部を除去し、最後にガム液を強布することにより平版印刷版とされる。上記現像液として好ましいものは、ペンジルアルコール、ユーフェノキシェタノール、ユーブトキシェタノールのような有機溶解を少量含むアルカリ水溶液であり、例えば米国特許解3,475,171号および同3,615,480号に記載されているものを挙げることができる。更に、特別昭50一

以上の他に関に熱重合防止剤を加えておくととが好ましく、例えばハイドロキノン、pーメトキシフエノール、ジー t ー ブチルーpークレソール、ピロガロール、t ー ブチルカテコール、ベンゾキノン、 4 , 4 ' ー チオピス(3ーメチルー 6ー t ー ブチルフエノール)、 2 , 2 ' ー メチレンピス(4ーメチルー 6 ー t ー ブチルフエノール)、 2 ー メルカプトベンゾイミダゾール等が有用であり、また場合によつては感光層の発色を目的として染料もしくは顔料や焼出剤としてpH指示薬等を添

2~10 重量多の範囲である。

加するとともできる。

上述の如き光面合性組成物は、例えば、ユーメトキシエタノール、ユーメトキシエチルアセテート、シクロヘキサン、メチルエチルケトン、エチレンジクロライドなどの適当な密剤の単独またはこれらを適当に組合せた混合搭媒に溶解して支持体上に股けられ、その被覆量は乾燥後の重量で約0.19/m²~約109/m²の範囲が適当であり、より好ましくは0.5~59/m²である。

26601号、特公的56-39464号、同56-42860号の各公報に配載されている現像 液も本発明の感光性印刷版の現像液として優れている。

以下、契施例に基づいて更に詳細に脱明する。 なお多は飛出すを示すものとする。 家施例 1.

特間昭36-28893号公報に開示された方法により基板を得た。即ち、即さの、30のアルミニウム板をナイロンブランと400メンシュのパミストンの水懸濁液を用いその表面を化ナナクした後、よく水で洗浄した。10多水酸化ナナクした後、流水で水洗後20多HNO3で中和洗浄、水洗した。とれをVA=12.7Vの条件下で正弦波の交衝波形電流を用いて19硝酸水器面化処理を行つた。その要面粗さを測定したところの銀を行つた。その表面粗さを測定したところののH2SO4水溶液中に後波しよよ。Cで2分間

特開昭59-53836 (12)

デスマツトした後、20男H2SO4水浴液中、 電流密度 2 A / dm² において厚さが 2. 79/ m² になるように2分間陽極酸化処理した。その 後10°Cのケイ酸ソーダユ、よる水裕液に1分 間殻没後水洗乾燥した。

次に感光液(1)を<equation-block>製した。

#### 成光液(1)

ペンタエリスリトールテトラ

アクリレート

2009

ポリ(アリルメタクリレート/

メタクリル酸)共取合モル比

85/1502217-3008

2ートリクロロメチルーケー

( p - n - プトキシスチリル )

-1,3,4-オキサジアゾール 248

4-ジアゾジフエニルアミンと

ホルムアルデヒドの称合物の

2-メトキシー4-ヒドロキ

シーォーペンソイルベンゼン

スルホン酸塩

708

エノール0.048を加え、反応裕液をよ00配 まで濃縮し、との濃縮液を4んのヘキサンに加え て沈殿させ、真空乾燥後618(収率568)の 共重合ポリマーを得た。このとき粘度は30°C MEK溶液で [7]=0.068であつた。

感光液(1)を严過後、先の荔板の上に回転資布材 を用いて乾燥役の頂贔にして2.58/m² とな るように塗布した。乾燥は100°Cで2分間行 つた。

次にポリビニルアルコール(粘度は4多水浴液 (20°C)、ヘプラー法でよ。3±0.5cps、 ケン化版 8 6. 5~8 9. 0 molf、取合股 1 0 00以下)の3多水溶液を上記感光層の製而に乾 繰後の重韻にして1.08 $/m^2$ となるように総 布した。これにより得られた感光性平版印刷版を サンブルAとした。 であるり

比較例として感光液(1)からジアゾ樹脂4-ジア ゾジフエニルアミンとホルムアルデヒド縮合物の 2-メトキシー4-ヒドロキシー 5-ベンゾイル ベンセンスルホン酸塩を除いた組成の感光液(2)も調 オイルブルー<sup>井</sup> 6 0 3 108 (オリエント化学工業(学製)

エチレングリコールモノメチル

20008 エーテル

7008 メチルアルコール

13008 メチルエチルケトン

尚、ポリ(アリルメタクリレート/メタクリル 酸)は次の方法で合成した。攪拌棒および攪拌羽 根、遺流冷却器、滴下漏斗および温度計を設置し たまんの4つロフラスコに反応溶媒として1,2 - ジクロルエタン!.680を入れ鹽紫償換しな がち10°Cに加熱した。滴下漏斗にメタクリル 酸アリル100、88、メタクリル酸7、69お よび重合開始剤として2、21ーアゾピス(2、 4-ジメチルパレロニトリル)1,689を0. 44Lの1、ユージクロルエタンに俗解して入れ ておき、2時間でとの混合溶液をフラスコ中に投 拌しながら獅下した。

摘下終了後さらに反応温度フロ °C でょ時間攪 拌し反応を完結した。加熱終了後パラメトキシフ

製し、同様に強布乾燥し、更に、ポリビニルアル コールの層を同様に設け、これをサンブルBとし た。

とれらのサンナルの温度依存性を比較するため に、サンプルの上に富士写真フイルム(#)製の富士 PSステップガイド(△D=0./まで不連続に 透過離底が変化するグレースケール)とUGRA - GRETAGブレートコントロールウエツジ (PCW)とを載せて、米国バーキープリンター (光顔 アスコーアダルツクス 2 kW )で観光し た。とのとき、プリンターの銃枠の温度を10°C およびょの°Cに削節して露光しすぐに次に示す 現像液によの秒間侵債後、脱脂綿で表面を軽くと すり未露光部を除去した。

正硫酸ナトリウム 5 8

ベンジルアルコール 309

炭酸ナトリウム 5 8

イソプロピルナフタレン

スルホン酸ナトリウム 129 細水

10009

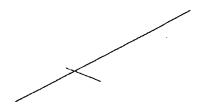
現像後の版上のステップガイドの殷数を調べたところ、10°Cと50°Cにおける殷数の影(つまり感度)は第1表に示した様にサンプルAではほとんどみられなかつた。

更にこれらの印刷版をハイデルベルグ社製印刷機KORを用い市版インキで上質紙に印刷したところ表ー!に示した様にサンブルAでは!0°Cとより。Cで印刷物の調子に変化がみられなかつたのに対し、サンブルBでは!0°Cに比較してより。Cの方が全体に太つた調子になつていた。これをUGRAーGRETAGブレートコントロールウエツジで比較するとそのステップナンバー6(網点面積4よ多)で!0°Cに対し、よ0°Cの方が2多太つていた。



第 / 表 : 温 底 依 存 性

サンプル	野光福度 / 0°Cと so°Cのステップ ガイドの段数の差	解光温度!の°Cと まの°CのPCW ステップナンバーも の網点面積の変動
A	/ 段	7.8以下
В	3 段	2 %



第 2 表: 潜 像 增 感

サンナル		
A	o	0 %
В	/ 段	0.5~/%

# 突施例 2

感光液!においてポリ(アリルメタクリレート /メタクリル酸)のかわりに次のポリマー c、 d、 e、 を用い、それぞれ実施例!と同様の方法で感 光性平版印刷版サンプルをC、D、Eを得た。

c ポリ(シンナミルメタクリレート/メタクリル酸)

(共)合モル比89. 5/10. 5)

- d ポリ(クロトニルメタクリレート/メタクリル酸) (共涯合モル比83.3/16.7)
- ポリ(メタリルメタクリレート/メタクリル酸)(共取合モル比83.5/16.5)

これらのサンプルを実施例 / の方法に従い温度

存性と潜像増感を評価したところなの第3数に示した襟衣良好を結果

(0~/時間) 組織回避の必要		馬面をの名割	0 0 4 4 4		0. 4. 88.	9. As	
動象権限(の	ステンナガイドの独一語		歌。.		्र इ	0. 5聚	
政政庁性(/o。C~3o。C)	福点回殺の強勉、		. 2 8	40	<u> </u>	1.18	
<b>温度依存性(/</b>	ステップガイドの巻		~ 7 段	/~2段		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 サンプル		Č	)	A		Œ	

1

0

G

### 实施例 3.

次の組成の下途り液を準備し、奥施例/の悲板 の表面に乾燥後の塗布量が約0.29/m²とな るようにニップローラーで途布した。

# 下途被

4 – ジアゾジフエニルアミンと

ホルムアルデヒド縮合物の

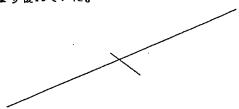
テトラクロロ亜鉛酸塩

純水

10008

との下途り層の上に実施例/の感光液(1)および (2)を同様の方法で塗散し、ポリビニルアルコール の屑を設けてそれぞれサンプルF、Gとした。

とれらのサンプルの温度依存性と群像増展を第 4 表に示したがいずれも、下途り層のないサンプ ルBより優れていた。



ステンプガイトの部 踏像墙房 Шĕ 結点面積の変動 **閲度**位存性(/0°C~50°C) 名以下 dî V ステップガイドの羞 땑 ? ナンナア

能点回数の接触

( 副盤 /~0 )

胀